

ساخت تراشهی ریزشارهی T شکل در پلیمر پلیمتیل متاآکریلات از طریق کندگی و جوش لیزری

سارا صفائی'، هدیه پازکیان*۲، حسین امیری۲، محمود ملاباشی

۱. گروه اتمی مولکولی، دانشکدهی فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، صندوق پستی: ۱۳۱۴–۱۳۸۶، تهران ـ ایران ۲. پژوهشکدهی فوتونیک و فنآوریهای کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: ۱۳–۱۱۳۹۹۱، تهران ـ ایران

چکید: تراشههای ریزشاره کاربردهای زیادی در صنایع مختلف به ویژه پزشکی و تصویرگیری هستهای دارند. در فرایند تصویرگیری، زیست ولکولهای نشاندار شده با رادیوایزوتوپها به عنوان عاملهای وضوح تصویر برای تشخیص بیماری استفاده می شود. نشاندارسازی زیست مولکولها با استفاده از رادیونوکلیدها از جملهی کاربردهای مهم و اخیر تراشههای ریزشاره است. این مقاله ساخت تراشهی ساده ی آزمایشگاهی حاوی ریزکانال سه بعدی T شکل روی پلی مر پلی متیل مناآکریلات (PMMA) را با استفاده از کندگی و جوش لیزری گزارش می کند. بدین منظور ابتدا با استفاده از کندگی لیزری ریزکانالهای دوبعدی با ابعاد و کیفیت متفاوت روی سطح پلی مر ایجاد شد. به منظور می کند. بدین منظور ابتدا با استفاده از کندگی لیزری ریزکانالهای دوبعدی با ابعاد و کیفیت متفاوت روی سطح پلی مر ایجاد شد. به منظور کانالها مورد بررسی قرار گرفته و شرایط بهینه برای ایجاد کانال مورد بررسی قرار گرفت. ریزکانال دو بعدی T شکل با استفاده از شرایط بهینهی به دست آمده، روی سطح پلی مری به ابعاد ساید. ۲۱۳۸×۱۳۰۰ ایجاد شد. پلی مر حاوی ریزکانالهای دوبعدی T شکل با استفاده از بری کی یا یری کری از پلی م به دست آمده، روی سطح پلی مری به ابعاد شد. ریزکانالهای دوبعدی روی سطح پلی مر با ستفاده از لیز بر ی ای به یه دول بلی متیل ما آکریلات توسط لیزر جوش داده شد. ریزکانالهای دوبعدی روی استفاده از لیزرهای تهی برک و هار یو به ی بی بی به یم بی با لیزه ی دیگری از پلی م بلی متیل متاآکریلات توسط لیزر جوش داده شد. ریزکانالهای دوبعدی روی سطح پلی مر با استفاده از لیزر مرک و هارمونیک دوم لیزر پلی متیل میاآکریلات توسط لیزر جوش داده شد. ریزکانالهای دوبعدی روی سطح پلی مر با استفاده از لیزرهای تهی ۲۰۵۰ و هارمونیک دوم لیزر

کلیدواژه ها: پلی مر پلی متیل متاآ کریلات، تراشه ی ریزشاره، کندگی لیزری، جوش لیرزی

Fabrication of a T Shape Microfluidic Chip on PMMA by Laser Ablation and Welding

S. Safaei¹, H. Pazokian^{*2}, H. Amiri², M. Mollabashi¹

1. Atomic and Molecular Group, Department of Physics, Iran University of Science and Technology, P.O.Box: 16846-13114, Tehran – Iran 2. Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14399511-13, Tehran-Iran

Abstract: Microfluidic chips are commonly used in many industrial and nuclear medicine applications. The biomolecules are labeled with radio nucleoids for increasing the image resolution in nuclear imaging. Labeling of biomolecules with radio nucleoids is an important subject in recent applications of the microfluidic chips. In this paper fabrication of a T-shape microfluidic chip on Polymethylmethacrylate (PMMA) polymer was investigated. The effect of the experimental parameters such as scanning velocity, pulse repetition rate, and laser fluences on the dimensions and the quality of the microchannels were investigated. A two-dimensional T-shape microchannel was fabricated on a PMMA sheet of $1 \text{cm} \times 1 \text{cm} \times 0.5 \text{cm}$, under the optimum experimental conditions. A polymer sheet with 2D-microchannels was welded to another PMMA sheet with laser welding for the formation of a 3-dimensional microfluidic chip. Two-dimensional microchannels were fabricated with CO₂ and second harmonic of Nd:YAG lasers, both in pulsed mode of operation. Continues and pulse CO₂ lasers were both used for welding and formation of three-dimensional microchannels.

Keywords: PMMA Polymer, Microfluidic Chip, Laser Ablation, Laser Welding

^{*}Email: h_pazokian@iust.ac.ir

۱. مقدمه

ساخت تراشهی ریزشاره در سال ۱۹۷۰ در دانشگاه استنفورد شروع شد [۱]. این تراشه شامل شیارهایی بود که با استفاده از فرایند فتولیتوگرافی و سونش^(۱) مرطوب در اسید روی سیلیسیم ایجاد شده و برای کروماتوگرافی گازی^(۲) (بررسی و جداسازی مواد فرار بدون تجزیهی آنها) مورد استفاده قرار گرفت. آزمایشگاههای مانز^(۳)، هاریسون^(۹)، رامسی^(۵) و ماتییس^(۹) از جملهی اولین آزمایشگاههایی بودند که روی ساخت تراشههای ریزشاره برای تجزیهی محلولهای آبی مطالعه کردند [۲–۵]. ساخت نازل چاپ گرهای جوهرافشان توسط شرکت IBM در آمریکا اولین موفقیت فن آوری سیستمهای ریزالکترومکانیکی به حساب می آید [۶].

امروزه تراشههای ریزشاره کاربردهای مهمی در صنعت و پزشکی دارند. یکی از کاربردهای مهم این تراشهها به عنوان ریزر آکتوری است که برای تصویر گیری هسته ای در طب مدرن شامل آنكولوژي، شناخت بيماريهاي قلبي، هماتولوژي و غیره بسیار ضروری است. برای تشخیص منطقههای عفونی و یا منطقههای سرطانی از روش های هستهای و اغلب از سیستمهای تصویرگیری مثل دوربین گاما، مقطعنگاری کامپیوتری تكفوتونى (SPECT) و مقطعنگارى گسيل پوزيترون (PET) استفاده می شود. در فرایند تصویر گیری با این سیستم ها می توان از زيستمولكولهاي نشاندار شده توسط راديوايزوتوپها به عنوان عامل های وضوح تصویر برای تشخیص بیماری استفاده نمود و در فرایندهای درمانی نیز تحت عنوان پرتوایمن درمانی امر درمان را انجام داد [٧]. از آنجایی که محلول رادیوایزوتوپ عموماً در مقدارهای کم در دسترس است (جهت کاهش خطرهای تابش پرتوزا برای داروساز)، به دلیل ناتوانی در کار کردن با حجمهای کوچک واکنش گر، در فرایندهای متداول این مواد به حجمهای بزرگتر رقیق میشود. بنابراین برای جبران کاهش سرعت واکنش به دلیل رقیقسازی رادیوایزوتوپ در نشاندارسازی، زیستمولکول ۱۰ تا ۱۰۰ برابر بیش تر اضافه می گردد. استفاده از مقدار زياد زيستمولكول مستلزم انجام فرايند كروماتو گرافي است که این امر زمانبر و پرهزینه است. عدم انجام كروماتو گرافي (كه معمولاً براي كاربردهاي باليني انجام نمی شود) باعث می شود که تعداد زیادی از مولکول ها نشاندار نشده و در نتیجه نسبت علامت به نوفه و کیفیت تصویر کاهش يابد. راديوداروها به طور كلى شامل يك راديونوكليد مفيد

تشخیصی و درمانی هستند که به یک مولکول حامل متصل میشوند.

نشاندارسازی زیستمولکولها عمدتاً به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام میشود.

در روش نشان دارسازی مستقیم، رادیونو کلید به طور مستقیم به درشت مولکول متصل می شود. این روش دارای پایداری کم تری است و کم تر مورد توجه قرار می گیرد. در روش نشان دارسازی غیر مستقیم، از عامل های کی لیت ساز به عنوان عامل واسطه بین رادیوایزو توپ و پیتید استفاده می شود. در روش غیر مستقیم با دو راهبرد می توان این کار را انجام داد. در راهبرد اول عامل کی لیت ساز ابتدا به رادیونو کلید وصل و سپس تر کیب حاصل به زیست مولکول متصل می شود؛ این روش به روش پیش نشان دارسازی معروف است. در راهبرد دوم ابتدا عامل کی لیت ساز به آنتی بادی وصل و سپس رادیونو کلید به سر دوم نشان دارسازی با سنفاده این روش نیز به پس نشان دارسازی معروف است. روش های نشان دارسازی به ویژه روش های نشان دارسازی با استفاده از رادیونو کلیدها مستلزم دریافت دز زیاد و صرف وقت و هزینه ی زیاد است که این مشکل با استفاده از سیستم ریزرآ کتور قابل حل خواهد بود.

یک سیستم ریزرآکتور از یک ریزتراشهی حاوی کانالهای به ابعاد از مرتبهی چند صد میکرومتر ساخته میشود. تراشهی ریزشاره یکی از اساسیترین بخشهای ریزرآکتور است. این تراشه اغلب در پلیمرها، شیشه و سیلیسیم ساخته میشود. روشهای متفاوتی برای ساخت تراشهی ریزشاره ارایه شده است که به دو دسته کلی تقسیمبندی میشوند:

- ۱. روش های پردازش موازی که براساس لیتو گرافی است. این دسته شامل ریزماشین کاری شیشه و نیم رساناها با استفاده از فو تولیتو گرافی، لیتو گرافی نرم، کندگی لیزری با استفاده از لیزر UV و ماسک، منبت کاری و قالب گیری تزریقی میکرومتری است.
- ۲. روش های پردازش متوازی (جزء به جزء) که براساس ایجاد ریز کانال ها به طور مستقیم در نمونه است. این دسته شامل ایجاد کانال به طور مستقیم با استفاده از پرتوهای یونی و کندگی لیزری بدون ماسک است.

کندگی لیزری به دلیل امکان هدایت پرتو به صورت پویا و پارامترهای مختلف ماشین کاری انعطاف فراوانی را برای ساختارهای ریزشاره فراهم میآورد. بنابراین علاوه بر نقشهی

دوبعدی ریز کانالها، عمق و شکل را به دقت می توان کنترل کرد. در این روش طراحی ریزساختار جدید به سرعت با تنظیم نقشهی سهبعدی طراحی به کمک کامپیوتر^(۷) (CAD) طبق دادههای جدید انجام می شود. این موضوع تکرار ساختارهای ریزشارهی متفاوت را تسریع می کند. در این مقاله ساخت تراشهی ریزشاره با استفاده از کندگی لیزری مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور تراشهی سادهی آزمایشگاهی T شکل با استفاده از کندگی و اتصال با لیزر ۲CO ساخته می شود.

۲. کندگی لیزری

نورکندگی به کندگی ماده از یک هدف با جذب مستقیم انرژی لیزر اتلاق میشود. در توانهای بالا هنگامی که لیزر تپی روی نمونه كانوني مي شود پلاسما نيز ايجاد مي شود. وجود اين پلاسما می تواند باعث توقف کندگی در چگالی خیلی بالا شود. برای لیزرهای تپی نانوثانیه کندگی ماده و نیز پخش انرژی در حجم ماده در پهنای زمانی تپ (از مرتبهی ns) اتفاق میافتد، هر چند در مورد لیزرهای با تپهای فوق کوتاه طول تپ کوتاهتر از زمان واهلش است و تمام فرایندهای واهلش بهطور نوعی در زمان چند پیکو ثانیه بعد از جذب لیزر اتفاق میافتند. بنابراین برای لیزرهای با طول تپ پیکوثانیه و یا کوتاهتر پخش گرما ضمن برهم کنش ليزر با ماده اصطلاحاً فريز مىشود و انتقال انرژى ضربه- مانند باعث کندگی میشود. برای لیزرهای تپی فمتوثانیه دو سازوکار رقابتي براي كندگي وجود دارد: انفجار كولني (تخريب ملايم) و تبخیر گرمایی (کندگی قوی). انفجار کولنی در شدتهای پایین ليزر يعنى نزديك آستانهى كندگى اتفاق مىافتد. الكترونهاى برانگیخته از سطح هدف خارج و میدان الکتریکی ناشی از جدایی بار بین الکترون های خارج شده و اتم های قویاً یونیده شده در سطح نمونه ایجاد میشود که اثر بار فضایی نامیده میشود. جدایی بار زمانی اتفاق میافتد که انرژی جذبشده توسط الکترونها از انرژی فرمی که مجموع انرژی بستگی (پیوندی) الكترون و تابع كار است بيش تر بوده و منجر به فرار الكترونها از هدف شود. اگر انرژی الکترون بیش تر از انرژی پیوندی یونها در شبکه باشد، میدان الکتریکی حاصل یون را از شبکه خارج کرده و منجر به کندگی اولین تکلایه (در حدود چند نانومتر) از شبکه در عمق پوست (۸) می شود. در شدت های خیلی بالا در بعد از آستانه، کندگی انفجار فازی و بهدنبال آن تبخیر گرمایی سطح ماده مهم ترین سازوکار برای کندگی ماده است.

۳. فرایند اتصال لیزری

استفاده از لیزر COr برای اتصال پلیمرها (جوشکاری) از سال ۱۹۷۲ توسط رافلر، گارس [۸] آغاز شده است. وقتی پرتو لیزر به سطح ماده تابیده می شود انرژی جذب شده متناسب با چگالی توان لیزر باعث گرم شدن، ذوب و یا تبخیر ماده می شود. فرایند اتصال لیزری براساس ایجاد حوضچهی جوش (۹) در آن قسمت از سطح ماده است که با پرتو لیزر همپوشانی دارد. برای فرایند اتصال دو رویکرد وجود دارد که در شکل ۱ نشان داده شده است. یکی اتصال براساس هدایت گرمایی که در این رویکرد، در سطح حوضچهی جوش هیچ شکستی رخ نمیدهد، انتقال انرژی به عمق ماده از طریق هدایت گرمایی انجام می پذیرد و دیگری اتصال براساس نفوذ عمیق است؛ این نوع اتصال از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این رویکرد یک حفرهی اصلي در حوضچهي جوش ايجاد مي شود. هر گاه در فرايند اتصال از طریق هدایت گرمایی، شدت تابش لیزر یا زمان تابش دهی زیاد باشد به طوری که در حوضچهی جوش مذاب، تبخیر از سطح ماده رخ دهد فرایند به فرایند جوشکاری نفوذ عمیق تبدیل می شود. فشار عقب راندن مواد مذاب ناشی از تبخیر، منجر به شکل گیری یک تورفتگی کوچک در حوضچهی جوش میشود و تورفتگی به حفرهی اصلی تعمیم پیدا می کند. انرژی لیزری که به داخل حفرهی اصلی وارد می شود به علت جذب در پلوم پلاسما تضعیف میشود. انرژی لیزر درون حفرہی اصلی مکرراً بازتاب می یابد. بنابراین حفرهی اصلی نقش مهمی را در انتقال و توزیع انرژی لیزر به عمق ماده ایفا میکند. تبخیر از سطح در دیوارهی حفرهی اصلی در طی اتصال لیزری آنقدر ادامه مییابد تا كاواك باقی بماند. نكتهای كه باید به آن توجه كرد مقایسهی بین پهنا و عمق جوش است، اگر پهنای جوش از عمق آن بیش تر باشد انرژی کافی برای اتصال بین فصل مشترک دو قطعه، منتقل نمىشود.



شکل ۱. طرحوارهای از (الف) جوش کاری عمیق لیزری؛ (ب) جوش کاری براساس هدایت گرمایی [۸].

٤. پارامترهای تعیین ابعاد مناسب برای ریز کانال برای انتخاب مناسب ترین ابعاد ریز کانال باید نسبت ابعادی^(۱۱) آن را که همان نسبت عمق به پهنای کانال است بررسی کرد؛ هر قدر این نسبت کوچک تر باشد کیفیت انتقال سیال درون ریز کانال بهتر است. هنگام حرکت سیال درون ریز کانال باید فیزیک حرکت سیال هم مورد توجه قرار گیرد.

به عنوان مثال یک تراشه ساده ی آزمایشگاهی نشان داده شده در شکل ۲ را می توان برای نشانه گذاری زیست ماده استفاده کرد. از ورودی ۱، مایع زیست سازگار و از ورودی ۲، مایع نشان دار کننده وارد تراشه شده و بعد از ترکیب شدن، از طریق خروجی ۳، زیست ماده ی نشان دار شده خارج می شود. طبق مطالعه های انجام شده توسط پژوهش گران، مناسب ترین ریز کانال برای کاربرد در تراشه ی آزمایشگاهی باید دارای نسبت ابعادی کم تر از ۳/۰ باشد تا پراکندگی محوری کاهش یابد [۹]. با توجه به شکل ۳ نسبت ابعادی چنین داده می شود





شکل ۲. طرحوارهی یک تراشهی آزمایشگاهی سادهی T شکل.



شکل ۳. تعریف هندسی نسبت ابعادی.



۱.٤ قطر هيدروليكي

قطر هیدرولیکی طول مشخصهای است که در کانالهای باز یا مقطعهای نامدور مطرح میشود. از این کمیت برای زمانی که سیال مورد نظر در مقطعی غیردایرهای در حرکت است استفاده میشود و با D_H نشان داده میشود. این کمیت چنین بیان میشود [۱۰]

$$D_{\rm H} = \frac{\epsilon A}{p} \tag{(Y)}$$

که در آن A سطح مقطع و p محیط مقطع کانال است. در یک ریزکانال هر قدر قطر هیدرولیکی بزرگ تر باشد گرانروی سیال کمتر است.

٥. پارامترهای اتصال لیزری

پارامترهای لیزری که برای اتصال در نظر گرفته می شود عبارت از ۱) پیوسته یا تپی بودن لیزر، ۲) اندازهی لکه و نوع، ۳) طول موج، ۴) سرعت اتصال، ۵) موقعیت کانون و ۶) حد فاصلهی محل اتصال هستند.

۱.0 اثر ليزر پيوسته

با داشتن توان لیزر می توان عمق و سرعت اتصال را تعیین کرد. به طور کلی عمق نفوذ جوش با افزایش توان لیزر زیاد می شود بنابراین اگر توان لیزر زیاد باشد باید سرعت اتصال را افزایش داد. در لیزرهای پیوسته توان با سرعت اتصال نسبت مستقیم دارد [11].

۲.0 اثر لیزر تپی

هنگام استفاده از لیزرهای تپی باید عامل آهنگ تکرار تپ مدنظر باشد. در اتصال با لیزرهای تپی سرعت اتصال با توان لیزر نسبت مستقیم ندارد، بلکه عمق نفوذ تابعی از توان است [۱۲]. از اینرو اگر توان قلهی پرتو تپی افزایش یابد عمق نفوذ زیاد میشود. توان میشود، چون حفرهی اصلی^(۱۱۱) سریعاً تشکیل میشود و روند اتصال ادامه مییابد. یک مزیت دیگر اتصال با لیزر تپی این است که انرژی کم تری به قطعهی کار منتقل می کند و این امر موجب کاهش اثرات حرارتی میشود. هم چنین به کمک لیزرهای تپی جریان مادههای ذوب شده در داخل حوضچهی مذاب بهتر کنترل میشود و می توان تحت چنین شرایطی از تشکیل حباب در درون حوضچه جلوگیری کرد تا اتصال بازده بیش تری داشته باشد.



۳.۵ اندازهی لکه و نوع

نوع مرتبهی پایین مد مانند TEM₀₀ نسبت به نوعهای مرتبههای بالاتر، دقیق تر کانونی می شوند و این عامل روی عمق و سرعت اتصال تأثیر چشمگیری دارد چرا که پرتویی که به طور دقیق کانونی شود توان بالایی دارد و این عامل باعث بالا رفتن سرعت اتصال می شود [۱۳].

٤.٥ طول موج

برای اتصال، عموماً از دو لیزر Nd-YAG با طول موج Nh-YAG و لیزر ۲۵۹ با طول موج μm ۱۰٬۶ استفاده می شود. به علت جذب بالای پرتو در درون حفرهی اصلی، عملکرد اتصال در طول موج های کوتاه و بلند اندکی متفاوت است. در جو شکاری با رسانندگی گرمایی محدود، بازتاب از سطح ماده حایز اهمیت است. هرچه بازتاب کم تر باشد انرژی بیش تری به ماده منتقل می شود. از این رو بهتر است از لیزرهای با طول موج کوتاه مانند می شود. از این رو بهتر است از لیزرهای با رویکرد حفرهی اصلی چون به توان بالاتری نیاز است استفاده از لیزر ۲۰۵۲ توصیه می شود [۹].

٥.٥ سرعت جوشكاري

ضخامت نمونه، برای تعیین سرعت جوشکاری جهت ایجاد جوش عمیق مهم است. به طور کلی اگر ضخامت نمونه زیاد باشد باید سرعت جوشکاری کاهش یابد، ضمناً برای کاهش عمق نفوذ جوش باید سرعت جوشکاری افزایش یابد [11]. همچنین اگر پرتو دورتر از کانون روی سطح نمونه تنظیم شود برای ایجاد جوش عمیق باید انرژی فرودی لیزر افزایش یابد.

۵.۵ موقعیت کانون

میزان تمرکز پرتو روی سطح نمونه میتواند بر کیفیت اتصال (بازده اتصال جوش) و شکل آن تأثیرگذار باشد. اگر لازم است عمق حفرهی اصلی در جوشکاری زیاد باشد باید پرتو نزدیک به کانون، روی نمونه متمرکز شود [۹].

۷.۵ اندازدی فاصلهی محل اتصال

در اتصال لبهای باید فاصلهی بین دو قطعه از اندازهی قطر پرتو کوچک تر باشد تا پرتو مستقیم از فضای خالی عبور نکند.

فاصلهی بین دو قطعه باید به طور تقریبی از نصف قطر پرتو کوچک تر باشد [۹]. به همین منظور قطعه را در خارج از کانون قرار میدهند که اندازهی لکه بزرگ تر است و فاصلهی بین دو قطعه را کاملاً می پوشاند.

.. روش انجام آزمایش

برای ساخت یک تراشهی سادهی آزمایشگاهی T- شکل، از پلیمر پلیمتیل متاآکریلات استفاده شد. لیزر مورد استفاده در این آزمایش لیزر تپی CO_۲ از نوع TEA با طول موج μm، ۱۰،۶ بیشینه انرژی تپ ۳ ژول و طول تپ ۱۰۰ ns و انرژیهای مورد استفاده در محدودهی ۱۴٫۳ تا ۲۲٫۳ mJ است. روزنهای به قطر rm، به منظور انتخاب اندازهی دلخواه لکه در مسیر تعبیه شد. قطعه روی میز متحرکی که با سرعت مشخص در یک بعد حرکت می کرد قرار داده شد و نمونه با شاریدگی ها و سرعتهای پایش (سرعت میز متحرک وقتی قطعه روی آن قرار دارد و پرتو لیزر به آن تابیده می شود) مختلف در معرض تابش قرار گرفت. در مواردی که نیاز به شاریدگیهای پایینتر بود، یک تضعیف کننده در مسیر پرتو قرار داده شد تا انرژی تپ کاهش یابد. اندازهی قطر لکهی CO_۲ در کانون عدسی ۱۹۴ بود. آهنگهای تکرار ۱، ۳ و Hz و سرعتهای پایش ۵۰۰، ۲۴۷ و ^۱-۱۱۵ μm s برای ایجاد ریز کانال روی سطح پلیمر مورد استفاده قرار گرفت.

میکروسکوپ الکترونی بررسی شد.



۱) لیزر Nd-YAG، ۲) روزنه، ۳) عدسی با ۲۲ « ۲۰ ، ۴) عدسی با ۲۰ « ۴، ۴) عدسی با ۲۰ « ۴، ۵) آینه با روکش طلا، ۶) عدسی با ۲۰ (f = ۱۶ س) میز متحرک.

شکل ٤. ترتيب آزمايشي براي ساخت ريز کانال توسط ليزر Nd-YAG.

۷.یافتهها

جدولهای ۱ و ۲ ابعاد و مشخصههای کانالهای ایجاد شده با لیزر CO_۲ را در شرایط مختلف تابش نشان می دهد.

برای درک بهتر نحوهی تغییرات هندسهی کانال با شرایط تابش، تغییرات پهنا و عمق با سرعت پایش نظیر آهنگهای تکرار ۱ و Hz در دو شاریدگی مختلف در شکلهای ۵ و ۶ نشان داده شده است. با افزایش شاریدگی عمق و پهنا بیش تر شده و با افزایش سرعت عمق و پهنا کاهش می یابد. عمق کانالها در مقایسه با پهنا ابعاد بزرگتری دارند. اثر افزایش شاریدگی بر

پهنای کانال نسبت به عمق محسوس تر است. برای نرخ تکرار Hz . در سرعت ^{-۱} ۴۳ µm برای هر دو شاریدگی عمق و پهنای کانالها، نسبت به بقیه سرعتها به یکدیگر نزدیک تراند.

با افزایش سرعت، کاهش عمق بسیار چشمگیرتر از پهنا است. در سرعتهای بالاتر، کانالها در مقایسه با عمق پهنای بزرگ تری دارند اما در سرعتهای پایین، عمق کانالها بیش تر از پهنای آنها است.

شکل ۷ ریزنگارههای میکروسکوپی الکترون پویشی (SEM) سطح مقطع دو نمونه ریزکانال ایجاد شده در شاریدگی ۴۴٬۹ J/cm^۲، سرعت پایش ۱۱۵ μm/s و آهنگ تکرار Hz و ۳ Hz را نشان میدهد. همان طور که مشخص است، افزایش آهنگ تکرار و در نتیجه افزایش مقدار انرژی تحویل شده به نمونه در نقطهای مشخص باعث افزایش عمق ریزکانال شده است.

سرعت پايش (μm s ^{-۱})	آهنگ تکرار (Hz)	قطر هیدرولیکی (μm)	پهنا/ عمق	سطح مقطع کانال (μm۲)	پهنا (µm)	عمق (μm)
۵۰۰	١	-	-	-	-	-
741	١	VA,۵	•/14	1774.7	۴۱۰,۸	۶۷,۵
110	١	۱۸۳/۹	•,49	51118,8	۴۵۹٬۵	۲۱۰,۸
84	١	19 <i>9</i> /V	٠/٩١	126.08/	۵۲۹٫۷	۴۸۳۸
۵۰۰	٣	۱۷۰/۹	•,44	41VA1/4	419,1	۱۸۳۸
741	٣	100,8	• ,٧٢	A9191,9	۵۱۳,۵	m1v,8
110	٣	355/1	1,89	19.95.5	۵۳۰,۰	۷,۶
۶۳	٣	۳۹۴٬۰	۲٫۰۳	YAF1A1,A	519,V	1.44

جدول ۱. مشخصه های ریز کانال های ایجاد شده در شاریدگی ^۲-۴۴٫۹ J cm

جدول ۲. ریز کانالهای ایجاد شده در شاریدگی ^۲-۴۸،۴ J cm

سرعت پايش	آهنگ تکرار	قطر هيدروليكي	- - (1)	سطح مقطع كانال	پهنا	عمق	
(µm s ⁻¹)	(Hz)	(µm)	پها/عمق	(μm^r)	(µm)	(µm)	
۵۰۰	١	۷۹٫۴	• ، ۱۷	18846,8	346,8	۵۹٫۵	
247	١	۵۸/۹	٠٫٣١	۶۱۳۸٫۳	400,4	144,4	
110	١	1 • 1/1	• ,04	۱۳۰۸۱/۹	490,0	۲۶۷/۹	
۶۳	١	144,1	• ,9٣	10155/5	544,1	۵۱۳٫۴	
۵	٣	226/9	۰٬۴۵	8881F/T	497/4	۲۲۴٫۳	
747	٣	1 99,9	•,84	۹۵V·۴,۸	544,1	٣٧٠,٠	
110	٣	414/.	۱,۴	TTOAVY,.	۵۶۰,۰	٧٨۴,٠	
۶۳	٣	۴۳۷/۳	۲	344. 18 A	۶۱۰,۸	1226/2	



شکل 0. رابطهی بین عمق ریزکانال و سرعت پایش، در شاریدگیهای متفاوت و آهنگهای تکرار Hz و Hz.



شکل ٦. رابطهی بین پهنای ریزکانال و سرعت پایش در شاریدگیهای متفاوت و آهنگهای تکرار Hz و Hz.



شکل ۷. ریزنگارههای میکروسکوپی الکترون پویشی (SEM) ریزکانال ایجاد شده در شاریدگی ^۲ ۴۴٬۹ J cm^{-۱}، سرعت پایش ۱۱۵ μm s^{-۱} و آهنگ تکرار Hz (الف) و Hz (ب). طول مقياس روى تصويرها ۲۰۰ μm است.

در شکل ۸ رابطهی بین نسبت ابعادی و سرعت پایش در آهنگهای تکرار ۱ و ۳ هرتز نشان داده شده است. بیشترین نسبت ابعادی در سرعت ^۱-۳ Hz و آهنگ تکرار Hz و کمترین مقدار آن در سرعت ۵۰۰ µm s^{-۱} و نرخ تکرار Hz بهدست آمده است.

نسبت ابعادی یکی از مهمترین پارامترهای ریزکانالهای ایجاد شده است. این پارامتر در تعیین کاربرد کانالهای ایجاد شده اهمیت فراوانی دارد. در بیشتر کاربردها کانالهایی با بیش ترین نسبت ابعادی مد نظر هستند. اما محاسبه ها نشان می دهد که مناسبترین ریزکانال برای کاربرد در تراشهی آزمایشگاهی باید دارای نسبت ابعادی کم تر از ۰٫۳ باشد تا پراکندگی محوری كاهش يابد. به طور كلى افزايش قطر هيدروليكي منجر به افزايش حجم سیال و این موضوع باعث افزایش پراکندگی محوری می شود. افزایش پراکندگی محوری در نهایت به علت رقیق شدن محلول باعث می شود عملکرد سیال در خروجی کاهش یابد. پس باید از ریز کانال هایی با نسبت ابعادی بالا صرف نظر کرد. با توجه به جدول ۳ ریزکانال ایجاد شده در شاریدگی ^۲-۴۸،۴ J cm، سرعت ^۱-۲۴۷ µm s و آهنگ تکرار Hz برای کاربردهای ريز سيال مناسب است.

پلیمر پلیمتیل متاآکریلات در طول موج nm دارای جذب ناچیز (کمتر ۰٫۱) است. بنابراین تابش دهی با آهنگهای تكرار بالاتر انجام شد. جدول ۳ عمق كانالهاي ايجاد شده با ليزر Nd:YAG را در آهنگهای تکرار مختلف و شکل ۹ تصویرهای میکروسکوپ الکترونی نمونهای از کانالهای ایجاد شده در شاریدگی ۴۶٬۸ J cm^{-۲}، سرعت یایش ۱۸٬۴ µm s^{-۱} و آهنگهای تکرار Hz و ۲۰Hz و سطح مقطع آنها را نشان میدهد.

دادههای جدول ۳ نشان می دهد که کانال های با عمق های متفاوت را می توان با استفاده از هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG در سرعتها وآهنگهای تکرار متفاوت ایجاد کرد. از طرفی در شکل ۹ مشخص است که کیفیت کانال های ایجاد شده به خوبی کانالهای ایجاد شده با لیزر CO_r نیست این مسأله به دلیل ضريب جذب كمتر پلىمر در اين مورد است. همين مسأله استفاده از سرعتهای پایین تر را برای تحویل مقدار کافی انرژی به مکان مشخصی روی نمونه برای پردازش آن ضروری میسازد. لازم به ذکر است در این مورد به دلیل اثرهای گرمایی، اندازه گیری دقیق یهنای کانال و در نتیجه نسبت ابعادی مقدور نبود.



شکل ۸. رابطهی بین نسبت ابعادی و سرعت پایش در آهنگهای تکرار ۱ و ۳ هرتز.

جدول ۳. ریز کانالهای ایجاد شده با هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG در شرایط مختلف تابش

شاريدگى	سرعت پايش	عمق (µm)	عمق (µm)	عمق (µm)
J cm ^{-*}	μm s ⁻ '	۲۰ Hz	۱۰ Hz	۵Hz
۴۶,۸	۳۵٫۳	420,8	404,4	143,0
۴۶/۸	۱۸٫۴	440,1	۸۲۳/۶	341/1
۴۶,۸	۶,۱	۱۱۸۰,۸	1909/1	1108/1
۳٩٫٧	۳۵٫۳	۳۹۳/۴	۲۸۳/۲	۱ν۵/۸
۳٩٫٧	۱۸٫۴	1711/9	۲۸۰,۸	۲۳۲٫۱
۳٩٫٧	۶,۱	1986,8	1909/1	۸۷۹٫۸
۳۰٫۴	۳۵/۳	۱۸۰٬۲	221/4	٨٠٨
۳۰٫۴	۱۸٫۴	474F/F	588.1	1117/9
۳۰٬۴	8,1	V11/9	576,0	190,4





شکل ۹. (الف) تصویرهای میکروسکوپ الکترونی کانالهای ایجاد شده و (ب) سطح مقطع آنها در شاریدگی ^۲-۴۶۸ J cm در سرعت پایش ۱۸٫۴ µm s^{-۱} و آهنگهای تکرار ۵ Hz (شکل بالایی) و ۲۰ Hz (شکل پایینی). طول مقیاس روی شکل ۲۰۰ µm.

۲.۱ اتصال دو پلی مر پلی متیل متاآ کریلات برای ایجاد تراشه برای ایجاد تراشه ی T شکل بعد از ایجاد دو ریز کانال عمود بر هم و به شکل T، از لیزر ۲۰۵۰ استفاده شد [۲۴]. بدین منظور پلی مری به ابعاد پلی مر قبلی که ریز کانال T شکل روی آن ایجاد شده بود، بریده شده و روی یک دیگر قرار داده شد. سپس لبهی دو پلی مر که توسط گیره به یک دیگر متصل شده بود در فاصلهی پلی مر که توسط گیره به یک دیگر متصل شده بود در فاصلهی قرار داده شد. در این حالت پر تو به اندازه ی ۲۰۴ روی میز متحرک کانون و اندازه یقط پر تو در این فاصله mm ۱۰ بود، به گونه ای کانون و اندازه یقط پر تو در این فاصله mm ۱۰ بود، به گونه ای روی فصل مشترک دو پلی مر را پوشش می داد. تابش دهی از بالا و بر آهنگ تکرار و سرعت پایش روی اتصال مورد بررسی قرار گرفت. داده های مربوط به اتصال با لیزر تپی در جدول ۴ درج شده است. برای مشخص کردن عمق جوش دو پلی مر بعد از اتصال از هم جدا شده و عمق جوش اندازه گیری شد.

در جدول ۴ مشخص است که با افزایش سرعت پایش، عمق و پهنای جوش کاهش مییابد. همچنین پهنا و عمق جوش با کاهش شاریدگی نیز کم تر شده است. میزان کاهش عمق بیش تر از پهنا است به عبارتی عمق جوش با شیب بیش تری کاهش مییابد. افزایش آهنگ تکرار به Hz ۹ باعث عمیق تر شدن جوش شده و با کاهش سرعت پایش و افزایش شاریدگی، عمق جوش شده و با کاهش سرعت پایش و افزایش شاریدگی، عمق جوش از پهنای آن بیش تر میشود. بهترین اتصال در شاریدگی ۲-۳ μm s⁻¹ و سرعت پایش ^۲-8

جدول ٤. داده هاي مربوط به اتصال با ليزر تپي

آهنگ تکرار	شاريدگى	سرعت پايش	عمق	پهنا
Hz	$(mJ \ cm^{-r})$	(µm s ⁻ ')	(mm)	(mm)
٣	٨, • ٩	۶۳	٠/٩١	۱,۰۱
٣	٨, • ٩	110	۰,۸۳	۰,۸۶
٣	٨/•٩	141	۰٫۳۱	•,٨۴
۵	٨,•٩	۶۳	١,٨٩	۱/۰۸
۵	٨, • ٩	115	۰٫۹۵	١٬٠٣
۵	٨,•٩	141	• ,٧9	•,٩٢
٣	٩٫۵	۶۳	۹/۰۶	١/٠٩
٣	٩,۵	110	۰,۸۵	۰,۹۵
٣	٩٫۵	240	•_/F٣	• ,

- Epching
 Gas Chromatography
 Manz
 Harrison
 Ramsey
 Mathies
 Computer-Aided Design (CAD)
 Skin Depth
 Weld Pool
 Aspect Ratio
- 11. Keyhole

مرجعها

پینوشتھا

- S.C. Terry, J.H. Jerman, J.B. Angell, A gas chromatographic air analyzer fabricated on a silicon wafer, IEEE Trans. Electron Devices, ed., 26 (1979) 1880–1886.
- [2] D.J. Harrison, K. Fluri, K. Seiler, Z. Fan, C.S. Effenhauser, A. Manz, Micromachining a miniaturized capillary electrophoresis-based chemical analysis system on a chip, Science, 261 (1993) 895–897.
- [3] M.U. Kopp, A.J. De Mello, A. Manz, Chemical amplification: continuous- flow PCR on a chip, Science, 280 (1998) 1046–1048.
- [4] A. Manz, H. Becker, Parallel capillaries for high throughput in electrophoretic separations and electroosmotic drug discovery systems, Transducers 97, Int. Conf. Solid-State Sens. Actuators, 2 (1997) 915–918.
- [5] N. Chiem, D.J. Harrison, Microchip-based capillary electrophoresis for immunoassays: analysis of monoclonal antibodies and theophylline, Anal. Chem., 69 (1997) 373–378.
- [6] S.P. Shirmardi, M. Gandomkar, M.G. Maragheh, M. Shamsaei, Preclinical Evaluation of a New Bombesin Analog for Imaging of Gastrin-Releasing Peptide Receptors, Cancer biotherapy and radiopharmaceuticals, 26, 3 (2011) 309-316.
- [7] J.D. Majumdar, Underwater welding-present status and future scope, Journal of Naval Architecture and Marine Engineering., 3, 1 (2006) 38-47.

روش اتصال با لیزر پیوسته مانند جوشکاری با لیزر تپی است. به وضوح با افزایش سرعت پایش، عمق جوش کاهش می یابد. از طرفی یافته ها نشان می دهد که محل اتصال در جوشکاری با لیزر پیوسته بسیار تمیزتر از جوش با لیزر تپی است [۱۴]. هم چنین میزان انرژی انتقالی توسط لیزر پیوسته بیش تر از لیزر تپی است در نتیجه برای اتصال باید از سرعت های بالاتر استفاده شود زیرا در سرعت های پایین عمق بسیار افزیش می یابد.

۸. نتیجه گیری

داده ا نشان می دهند که امکان ایجاد ریز کانال با استفاده از هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG و در آهنگهای تکرار چند ده هرتز وجود دارد. با وجود این، کانالهای ایجاد شده با هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG نسبت به کانالهای ایجاد شده توسط لیزر COr کیفیت پایین تری دارند. این مسأله در انتخاب طول موج تابش برای ایجاد ریز کانال با توجه به کاربرد آن حایز اهمیت است.

با بررسی ریز کانال های ایجاد شده با لیزر CO_γ نتیجه های زیر به دست آمد: ۱) با افزایش سرعت پایش، پهنا و عمق ریز کانال کاهش مییابد؛ ۲) با افزایش شاریدگی، پهنا و عمق افزایش مییابد؛ ۳) در آهنگ تکرار Hz ۱، عمق کانال ها بین حدود ۵۰ مییابد؛ ۳) در آهنگ تکرار Hz ۲، عمق کانال ها بین حدود ۴۰۰ متغیر است. در آهنگ تکرار Hz ۳، پهنای کانال ها بین حدود ۴۰۰ تا سm ۶۰۰ میکرومتر تغییر می کند.

با توجه به این که انتقال گرما توسط لیزر پیوسته در ماده بیش تر است برای اتصال نیاز به استفاده از سرعت های بالاتر پایش است. در اتصال با لیزر پیوسته با افزایش سرعت پایش پهنای جوش بیش تر می شود اما عمق جوش کاهش می یابد. هم چنین کیفیت ظاهری اتصال با لیزر پیوسته بهتر از اتصال با لیزر تبی است.

۱٩



- [8] J. Aubin, L. Prat, C. Xuereb, C. Ourdon, Effect of microchannel aspect ratio on residence time distributions and the axial dispersion coefficient, Elsevier, 48, 1 (2008) 554-559.
- [9] B. Choondal, V. Suresh Garimella, Microscale Thermophysical Engineering, 5 (2001) 293– 311.
- [10] J. Mazumder, Laser Welding, in Laser Material Processing, North-Holland, Amesterdam, (1983) 113-200.
- [11] W.M Steen, Laser material processing—an overview, Journal of Optics A: Pure and Applied Optics, 5, 4 (2003) S3-S7.

- [12] D. Lee, J. Mazumder, Effects of laser beam spatial distribution on laser-material interaction, Journal of Laser Applications, 28, 3 (2016) 032003-16.
- [13] Y.P. Raizer, Breakdown and heating of gases under the influence of a laser beam, Sov. Phys. Usp.8, (1966) 650–673.
- [14] H. Pazokian, S. Safaei, M. Mollabashi, H. Amiri, Microfluidic chip fabrication with laser micromachining, Journal of atomic and molecular Physics, 24 (1394).